

PHILIPS

sonicare

(predtým známy ako
ProResults Plaque Control)

C2 Optimal Plaque Defence

8-balenie

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Párovanie režimov BrushSync

HX9028/10



Nekompromisná k zubnému povlaku,
mimoriadne jemná k ďasnám.

Výnimočné odstránenie zubného povlaku každý deň

Nástavec zubnej kefy Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (predtým známy ako ProResults Plaque Control) je dokonalý pre všetkých, ktorí chcú do svojej každodennej rutiny starostlivosti o ústnu dutinu zaradiť optimálne odstránenie zubného povlaku.

Pre výnimočnú starostlivosť o zuby a ďasná

- Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Inovatívna technológia

- Testovaný výrobok spĺňa všetky nároky ústnej hygieny
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

- Vždy v obraze o potrebe výmeny, vždy efektívne čistenie.
- Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom



Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka. Vďaka špeciálne zakrivenému mechanickému končeku je dosiahnutie zubov v zadnej časti ústnej dutiny hračkou.

Výmeny kefkového nástavca



Účinnosť kefkových nástavcov klesá po 3 mesiacoch používania, technológia BrushSync™ vás však upozorní skôr, než k tomu dôjde. Vaša inteligentná zubná kefka sleduje, ako často a s akou intenzitou si čistíte zuby, a upozorní vás, keď bude potrebné nástavec vymeniť. Nemáte inteligentnú zubnú kefku Philips Sonicare? Stačí sledovať modré vlákna, a keď sa ich farba zmení na bielu, viete, že je čas na výmenu za nový kefkový nástavec.

Jediná spoľahlivá sonická technológia



Pokročilá sonická technológia zubných kefiék radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Bezstarostné čistenie



Všetky kefkové nástavce Philips Sonicare sú bezpečné a šetrné k zubom aj k dasnám. Počas testov naše kefkové nástavce podstupujú náročné skúšky, aby sme mali istotu, že vám pri každom čistení ponúknu výnimočný výkon a trvácnosť.

Párovanie režimov BrushSync™



Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefy Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Jednoduchý nasadzovací systém



Kefkový nástavec Optimal Plaque Defence možno bez problémov nasadiť na telá všetkých zubných kefiék Philips Sonicare s výnimkou modelov PowerUp Battery a Essence. Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 8 kefkových nástavcov C2 Optimal Plaque Defense

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie dasná, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Párovanie režimov BrushSync

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Štandardná

Farba: White

Vlákná s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace
Ortho

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstráni až 7 x viac povlaku*

